鉄カルコゲナイド超伝導体母物質 FeTe における 結晶構造と電気抵抗の異方性の相関

Correlation between crystallographic and electronic anisotropy in a parent compound of Fe-chalcogenide superconductor FeTe

中島多朗¹,町田理¹²,刈谷弘法¹,諸星大樹¹,山崎裕一³,中尾裕則³,満田節生¹,坂田英明¹ ¹東京理科大学理学部物理学科,〒162-8601 東京都新宿区神楽坂 1-3 ²物質・材料研究機構,〒305-0047 茨城県つくば市千現 1-2-1 ³KEK 物構研 PF/CMRC,〒305-0801 茨城県つくば市大穂 1-1 Taro Nakajima¹, Tadashi Machida^{1,2}, Hironori Kariya¹, Daiki Morohoshi¹, Yuichi Yamasaki³, Hironori Nakao³, Setsuo Mitsuda¹, Hideaki Sakata¹ ¹Tokyo University of Science, 1-3 Kagurazaka, Shinjuku-ku, 162-8601, Japan ²National Institute for Materials Science, 1-2-1 Sengen, Tsukuba 305-0047, Japan ³KEK-PF/CMRC, 1-1 Oho, Tsukuba, 305-0801, Japan

1 <u>はじめに</u>

鉄系超伝導体は鉄原子の2次元正方格子面を内包 しているという特徴を共通して持っており,母相の 低温領域において *C*₄ 対称性を破る結晶構造相転移 を起こした後,それに追従する形で反強磁性の磁気 秩序を示すことが知られている.近年この構造相転 移および磁気相転移と関連した種々の物理量の異方 性が注目を集めており,強い電子相関の反映と思わ れる電荷の異方的短距離秩序が構造相転移温度以上 から形成されているとする報告もある[1].

我々は鉄系超伝導体の中でも最もシンプルな構造 を持つ11系の母物質 Fe_{1+δ}Te (δ=0.09)について,格 子の対称性と電荷自由度の異方性の相関を詳細に探 査するため一軸圧力中放射光 X 線回折と面内電気抵 抗の異方性の同時測定を行った.

2 <u>実験</u>

実験は Photon factory の BL-3A において行った. 我々は過去の課題(2012S2-005, 2012R-58)の実験にお いて, BL-3A に設置されたトップローディング型ク ライオスタット(超伝導マグネット)に合わせた一軸 圧力インサートを作製し,これを用いた測定を行っ



図 1: 実験における Fe1+dTe(d=0.09)単結晶の配置 と一軸圧力及びX線の方向を示した模式図.

てきた[2]. 今回の実験では、これに改良を加えて、 Montgomery 法による電気抵抗の異方性測定を同時 に行えるように同軸ケーブルを導入した. 試料は $Fe_{1+\delta}Te(\delta=0.09)$ 単結晶試料を $3\times3\times1$ mm³程度の 直方体に加工し、図 1 に示したように *c* 面の四隅に 電極をつけることによって電気抵抗と X 線回折の同 時測定を実現した. 一軸圧力はジルコニアのピスト ンによって tetragonal *a* 軸(or *b* 軸)に加える配置とし た.

3 結果および考察

Fe_{1+ δ}Te (δ =0.09)は T_s~60 K において tetragonal から monoclinic への構造相転移を起こし、同時に bi-collinear 型の反強磁性秩序を示す[3]. この際に monoclinic a 軸が伸び, b 軸が縮むことで Fe 正方格 子面に異方性が生じるが、一軸圧力を加えない状態 で冷却すると、元々の tetragonal 構造の4回対称性 を反映した4種類の monoclinic ドメインがそれぞれ 等確率で形成されてしまい、電気抵抗の異方性は観 測されない.しかし、この系に一軸圧力を加えて monoclininc ドメインの配向を制御することで、マク ロな電気抵抗の異方性が観測されることが Jiang ら によって報告されていた[4]. 我々は今回,一軸圧力 中において電気抵抗と X 線回折のその場同時測定を 行うことにより、このドメインの配向度合いと電気 抵抗の異方性の大きさの定量的な対応関係を明らか にした.

また、他の鉄系超伝導体母物質で報告されていた, T_s 以上における異方的な電荷の短距離秩序が FeTe 系でも存在しているかどうかを明らかにすべく, 400 反射の温度変化と a, b軸方向の電気抵抗の温度 変化を測定した. 図 2(a), 2(b)はそれぞれ, OPa, 54MPa の一軸圧力中で測定した 400 反射の θ -2 θ ス キャンの温度依存性を示しているが,一軸加圧によ って tetragonal から monoclinic への構造相転移温度 が上昇していることが分かる.また, 0 Pa における X線回折の結果からは T_s直上まで対称性の低下を示 す異常は観測されず,図 2(c)に示した電気抵抗の温 度変化においても同様に顕著な異方性は観測されな かった.一方,54 MPa では T_s直上で顕著なピーク 位置のシフトが観測され,同時に電気抵抗の異方性 も徐々に発達していることが見て取れる.これらの 結果は,T_sに向かって格子がソフト化を起こしてい ること,さらに圧力によって誘起された格子の異方 性が電気抵抗の異方性と密接に関連していることを 示していると考えられる.

また,今回確立した一軸圧力下でのX線回折と電 気抵抗のその場同時測定という実験手法は,鉄系超 伝導体以外にも多くの強相関物質系の研究に応用可 能であり,系の対称性に直接作用する一軸圧力とい う外場を用いた新たな交差相関現象の開拓へとつな がることが期待される.



図 2 : (a) 0Pa, (b) 54 MPa における 400 反射の θ - 2 θ scan profile の温度変化.及び(c)同時に測定された電気抵抗の面内異方性.

参考文献

- [1] S. Kasahara et al., Nature (London) 486 382 (2012).
- [2] T. Nakajima et al., JPSJ 82 114711 (2013).
- [3] Y. Mizuguchi and Y Takano, JPSJ 79 102001 (2010).
- [4] J. Jiang et al., PRB 88 115130 (2013).